

2018年度 大学院試験 技術経営戦略学専攻

修士課程 筆記試験について

2017年8月31日
技術経営戦略学専攻

1. 筆記試験の合格者

192001	192009	192018	192026	192039	192053	192066
192002	192010	192019	192029	192040	192054	192068
192003	192012	192020	192030	192042	192055	192069
192004	192013	192022	192031	192044	192057	192070
192005	192014	192023	192033	192046	192061	192071
192006	192016	192024	192037	192050	192062	192072
192008	192017	192025	192038	192052	192065	192073 (49名)

2. 筆記試験合格者の口述試験

日時：2017年9月1日（金） 9：00～14：40

2017年9月4日（月） 10：00～10：15

場所：工学部3号館3階 技術経営戦略学専攻会議室（322室）

- ・工学部3号館3階 技術経営戦略学専攻ラウンジ講義室（321室）を控え室とする。
- ・以下のタイムテーブルに従い、各自で定められた口述試験の時間帯の15分前までに、控え室に入って待機すること。

9月1日

口述試験時間	受験番号
9:00～9:30	192001
	192002
	192003
	192004
	192005
	192006
9:30～10:00	192008
	192009
	192010
	192012
	192013
10:00～10:30	192014
	192016
	192017
	192018
	192019
	192020
10:00～10:30	192022

口述試験時間	受験番号
10:40～11:10	192023
	192024
	192025
	192026
	192029
	192030
11:10～11:40	192031
	192033
	192037
	192038
	192039
11:40～12:10	192040
	192042
	192044
	192046
	192050
	192052
11:40～12:10	192053

口述試験時間	受験番号
13:15～14:00	192054
	192055
	192061
	192065
	192066
	192068
14:00～14:40	192069
	192070
	192071
	192072
	192073

9月4日

口述試験時間	受験番号
10:00～10:15	192057
	192062